DEVICE AND METHOD FOR DETECTING DEFECT IN OPTICAL FIBER SURROUNDED BY COVERING LAYER

Publication number: JP11271175
Publication date: 1999-10-05

Inventor:

JAKOBSEN CHRISTIAN; PEDERSEN FLEMMING

Applicant:

LUCENT TECHNOLOGIES INC

Classification:

- international:

G01M11/00; G01N21/88; G01N21/958; G01M11/00;

G01N21/88; (IPC1-7): G01M11/00; G01N21/88

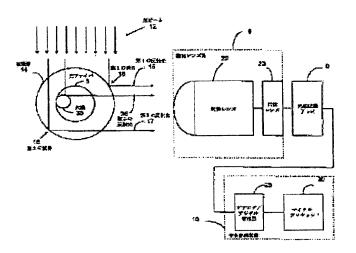
- european:

Application number: JP19990021153 19990129 Priority number(s): US19980015460 19980129

Report a data error here

Abstract of **JP11271175**

PROBLEM TO BE SOLVED: To judge whether a defect such as air bubbles exists in an optical fiber by discharging light in a direction that is vertical to the axial direction of the fiber to the covering of the optical fiber and detecting the presence or absence of third reflection rays from the device of the covering in addition to the first and second reflection rays at the boundary between air and the covering. SOLUTION: Optical beams 12 are applied to a covering 14 for surrounding an optical fiber 3 in a direction that is vertical to the axial direction of the fiber 3. Due to the difference in the refractive index between air and the covering 14, first rays 15 and second rays 17 are reflected at a boundary 16 between air and the covering and at a boundary 18, respectively. When no defect exists in the fiber 3, only the first and second rays 15 and 17 are detected by a linear photosensor array 9. However, when a defect 35 exists in the fiber 3, third rays 36 are reflected due to the defect 35 and are focused on the array 9. In this case, all three rays 15, 17, and 36 are detected for the array 9, thus judging the presence of the defect. In this manner, by utilizing the optical characteristics of the fiber covering 14, a defect can be detected.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-271175

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

(51) Int.Cl.6

識別記号

G01M 11/00 G01N 21/88 FΙ

G 0 1 M 11/00 G 0 1 N 21/88

R

650

審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平11-21153

(22)出廣日

平成11年(1999) 1月29日

(31)優先権主張番号 09/015460

(32)優先日

1998年1月29日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 596077259

ルーセント テクノロジーズ インコーボ

レイテッド

Lucent Technologies

アメリカ合衆国 07974 ニュージャージ

ー、マレーヒル、マウンテン アベニュー

600 - 700

(72)発明者 クリスチャン ジャコプセン

デンマーク ディーケー-1620, コペンハ

ーゲン、4ティーヴィー、ヴェスタープロ

ゲイド 136ビー

(74)代理人 弁理士 三俣 弘文

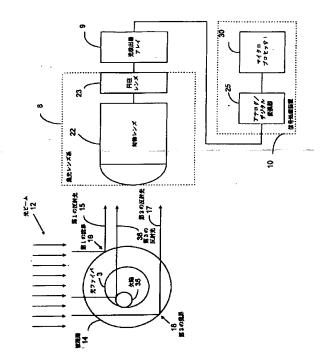
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被覆層で包囲された光ファイバ内の欠陥検出装置及び方法

(57)【要約】

【課題】 光ファイバ内の欠陥を検出する光学的検出シ ステムを提供する。

【解決手段】 本発明のシステムは光ファイバの被覆層 に光ビームを投射する光源を具備する。光ファイバに隣 接して置かれている光検出器は光が被覆層へ入り込む際 に空気と被覆層との境界で反射された第1の光線を受光 し、光が光ファイバを通過した後被覆層から抜け出る際 に空気と被覆層との境界で反射された第2の光線を受光 する。気泡線のような欠陥が光ファイバ内に存在すると 第3の光線が欠陥によって反射され光検出器によって検 出される。信号処理装置が光検出器に電気的に接続され ており、光検出器から出力信号を処理して1個以上の欠 陥が検出されているか否かを判定する。信号処理装置は 2本の光線しか検出されない場合は光ファイバ内に欠陥 が存在しないと、3本の光線が検出されると光ファイバ 内に欠陥が存在すると判定する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被覆層(14)によって包囲されている 光ファイバ(3)内の欠陥を検出する装置において、 前記被覆層(14)に光ビーム(12)を投射する光源 と、

前記光源によって前記被覆層上に投射され空気と前記被 覆層との第1の境界(16)で反射された光に対応する 第1の反射光(15)を受光し、前記被覆層上に投射され前記被覆層上に投射された前記光が前記ファイバを通 過した後に空気と前記被覆層との第2の境界(18)で 10 反射された光に対応する第2の反射光(17)を受光 し、前記光源によって前記被覆層上に投射され前記光ファイバ内に包含されている第1の欠陥(35)によって 反射された光に対応する第3の反射光(36)を受光する、集光レンズ系(8)と、

前記レンズ系(8)に隣接して配置され、前記レンズ系 によって合焦された前記第1、第2、第3の反射光(1 5,17,36)を受けて、それらの合焦された光に応 答する電気出力信号を発生する光検出器アレイ(9) よ

前記光検出器アレイ(9)へ電気的に接続され、前記光 検出器アレイからの前記電気出力信号を受信し、前記電 気出力信号を処理して前記光検出器アレイが前記第1、 第2、第3の反射光を検出したかどうかを判定し、もし 前記光検出器アレイが前記第1、第2,第3の反射光を 検出したことが判定されると欠陥が前記光ファイバ内に 存在することを示す表示信号を発生する信号処理装置 (10)と、からなることを特徴とする被覆層で包囲さ れた光ファイバ内の欠陥検出装置。

【請求項2】 前記光ビーム(12)は前記光ファイバ 30 (3)の長手方向軸と垂直な方向に前記光ファイバ

(3)の前記被覆層(14)上へ投射されることを特徴とする、請求項1に記載の装置。

【請求項3】 前記光源がレーザであることを特徴とする、請求項1に記載の装置。

【請求項4】 前記光検出器アレイ(9)が、前記被覆層(14)への前記光ビーム(12)の投射方向と垂直で且つ前記光ファイバ(3)の長手方向軸と垂直な位置に配置されているととを特徴とする、請求項1に記載の装置。

【請求項5 】 前記信号処理装置(10)がアナログ/ デジタル変換器(25)及びマイクロプロセッサ(3 0)からなり、前記アナログ/デジタル変換器(25) は前記光検出器アレイ(9)から前記電気出力信号を受 信して前記電気出力信号をデジタル信号に変換し、前記 マイクロプロセッサ(30)は前記デジタル信号を受信 し、前記デジタル信号を処理して欠陥が前記光ファイバ (3)内に存在するかどうかを判定することを特徴とす る、請求項1に記載の装置。

【請求項6】 前記信号処理装置(10)が前記光検出 50 イバ内の欠陥検出方法。

器アレイ(9)によって検出された反射光の個数を計数し、且つ、3本以上の反射光が検出されたかどうかを判定し、もし前記信号処理装置(10)が3本以上の反射光が検出されたことを判定すると、前記信号処理装置(10)はそのことを示す表示信号を出力することを特徴とする、請求項1に記載の装置。

【請求項7】 前記信号処理装置(10)が、前記光検出器アレイ(9)から出力された前記電気信号の大きさに基づいて前記第1の欠陥(35)の大きさを示す表示信号を発生し、前記第1の欠陥(35)の大きさが増大するにつれて前記光検出器アレイ(9)から出力される前記電気信号の大きさが増大することを特徴とする、請求項1に記載の装置。

【請求項8】 欠陥が検出されたかどうかに関する前記 判定が光ファイバ製造工程で使用され、前記製造工程で 生成されている光ファイバ内の欠陥の発生を防止又は最 小にすることを特徴とする、請求項1に記載の装置。

【請求項9】 被覆層によって包囲されている光ファイバを検査し、前記光ファイバ内に形成された気泡を検出 20 する方法において、

前記光ファイバの前記被覆層(14)に光ビーム(12)を投射するステップと、

前記光源によって前記被覆層(14)上に投射され、空 気と前記被覆層との第1の境界(16)で反射された光 に対応する第1の反射光(15)を光検出器アレイ (9)上に合焦させるステップと、

前記被覆層(14)上に投射され、前記被覆層上に投射された前記光が前記光ファイバを通過した後に空気と前記被覆層との第2の境界(18)で反射された光に対応する第2の反射光(17)を前記光検出器アレイ(9)上に合焦させるステップと、

前記光源によって前記被覆層(14)上に投射され、前記光ファイバ(3)内に包含されている第1の欠陥(35)によって反射された光に対応する第3の反射光(36)を前記光検出器アレイ(9)上に合焦させるステップと

前記光検出器アレイ上(9)に合焦されている前記第 1、第2、第3の反射光(15,17,36)に関する 情報を包含する電気出力信号を前記光検出器アレイ (9)の出力として発生するステップと、

前記電気出力信号を信号処理装置(10)で処理し、前記光検出器アレイ(9)が前記第1、第2、第3の反射光(15、17、36)を検出したかどうかを判定して、もし前記光検出器アレイ(9)が前記第1、第2、第3の反射光を検出した場合、前記信号処理装置(10)が、欠陥(35)が前記光ファイバ(3)内に存在するととを示す表示信号を発生するようにするステップ

からなることを特徴とする、被覆層で包囲された光ファ イバ内の欠陥検出方法。

【請求項10】 前記光投射ステップにおいて、前記光 ビーム(12)が前記光ファイバ(3)の長手方向軸と 垂直な方向に前記被覆層(14)上へ投射されることを 特徴とする、請求項9に記載の方法。

【請求項11】 前記被覆層(14)上へ投射される前 記光ビーム(12)がレーザによって発生されることを 特徴とする、請求項10に記載の方法。

【請求項12】 前記光検出器アレイ(9)は、前記被 覆層(14)上への前記光ビーム(12)の投射方向と 垂直で且つ前記光ファイバ(3)の前記長手方向軸と垂 10 直な位置に配置されていることを特徴とする、請求項1 0 に記載の方法。

【請求項13】 前記信号処理装置(10)がアナログ **/デジタル変換器(25)及びマイクロプロセッサ(3** 0)からなり、前記アナログ/デジタル変換器(25) は前記光検出器アレイ(9)から前記電気出力信号を受 信して前記電気出力信号をデジタル信号に変換し、前記 マイクロプロセッサ(30)は前記デジタル信号を受信 し、前記デジタル信号を処理して欠陥が前記光ファイバ (3)内に存在するかどうかを判定することを特徴とす 20 る、請求項10に記載の方法。

【請求項14】 前記信号処理装置(10)が前記光検 出器アレイ(9)によって検出された反射光の個数を計 数し、且つ、3本以上の反射光が検出されたかどうかを 判定し、もし前記信号処理装置(10)が3本以上の反 射が検出されたことを判定すると、前記信号処理装置

(10) はそのことを示す表示信号を出力することを特 徴とする、請求項10に記載の方法。

【請求項15】 前記信号処理装置(10)が、前記光 検出器アレイ(9)から出力された前記電気信号の大き 30 さに基づいて前記第1の欠陥の欠陥の大きさを示す表示 信号を発生し、前記第1の欠陥の大きさが増大するにつ れて前記光検出器アレイから出力された前記電気信号の 大きさが増大することを特徴とする、請求項10に記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光ファイバ内の欠陥 を検出する方法及び装置に関し、特に、本発明は、光フ ァイバ製造工程内に組み入れることができる、光ファイ 40 バの製造中に光ファイバ内の気泡を光学的に検出する検 出システムに関する。

[0002]

【従来の技術】光通信システムの良好な実装は、光ファ イバが被る応力に十分に耐え得る機械特性を有する高品 質の光導波ファイバが必要である。各ファイバは該ファ イバが実装中及び使用中に被る最大応力レベルに対し て、その全長にわたっで耐えることができなければなら ない。一本のファイバの故障が数百個の回路の喪失を生 じることを考慮すれば、ファイバ強度の重要性は明らか 50 光の方向に対して軸外れするように配置される。これに

である。

【0003】伸縮状態における光導波ファイバの故障は 通常、表面の傷に関連する。この表面の傷は応力集中を 起とし、元の無傷のガラスの引張り強さよりも低い引張 り強さになってしまう。傷のサイズは応力集中のレベル と破損応力を決定する。ミクロンサイズの表面上の傷で さえも応力集中を起こし、ファイバの引張り強さを大幅 に低下させてしまう。

【0004】光ファイバは通常、一部融解ガラス・プリ フォームからの細いファイバ・ガラス繊維の線引きを伴 う連続工程で製造される。炉が、プリフォームを部分的 に融解し、ファイバの線引きを可能とするために使用さ れる。炉の熱とファイバの線引き速度とは、光ファイバ を一様な条件の下で連続的に線引きすることが出来るよ うに、適切にバランスしていなければならない。長尺の 光導波ファイバは相当な潜在的強度を有するが、その強 度は、光ファイバ内に生じている気泡(気泡線)又は孔 によって減少する。更に、光ファイバ内の気泡も又光フ ァイバの光伝播特性に影響する。

【0005】光ファイバは線引きされると直ぐに、例え ばポリマーのような被覆材の層で被覆される。との被覆 は、線引きファイバの表面に飛塵が衝突し、該表面に付 着することを防止する。飛塵はファイバを弱化させるば かりか、伝送特性さえも劣化させる。また、被覆はファ イバを表面摩耗からも保護する。との表面摩耗は引き続 く製造工程及び実装中の取り扱いの結果として起こる。 被覆は、腐食環境からケーブルを保護し、ケーブル構造 体中のファイバに隙間を空ける。しかし、この被覆層は ファイバ自体の中に存在している気泡や孔によって引き 起とされる問題を解消するものではない。上述の米国出 願第08/815, 180号、第08/814, 673 号は、光ファイバ被覆内の欠陥検出及び光ファイバ被覆 内の欠陥夫々の間の検出及び弁別を目的としている。

【0006】欠陥が光ファイバ中に存在するか否か判定 するために、製造工程で光ファイバが線引きされるに応 じて、光ファイバをモニタすることは当業者に公知であ る。しかし、このような公知な技術は、被覆層が塗布さ れる前の線引き工程中に光ファイバを分析しなければな らず、且つ、光ファイバに包含されている欠陥を検出す るために複雑なハードウエア及びソフトウエアの双方或 いはそのいずれかを必要とする。

【0007】例えば、米国特許第4021217号明細 書には、光ファイバが製造される際に、光ファイバに何 らかの被覆層が塗布される前に、光ファイバ欠陥を検出 し、光ファイバの引張り強さを決定するシステムが記載 されている。この米国特許第4021217号明細書に 記載された装置は、光ファイバが線引きされる際に、単 色光の合焦ビームを光ファイバに投射する。光検出器

(例えば、光電子増倍管)が、光ファイバに投射される

より、光検出器は光ファイバに含まれる欠陥に対して有 意な散乱光だけを受光する。検出器の出力は、電位計帯 記録紙レコーダにより受信され、検出された散乱光に応 じた散乱軌跡をブロットする。散乱軌跡のピークは光フ ァイバ内の欠陥に対応する。

【0008】米国特許第5185636号明細書には、 ファイバ内の孔のような欠陥を検出する方法が記載され ている。この米国特許第5185636号明細書に開示 されている装置は、光ビームを光ファイバに投射するた めにレーザを使用する。2個の光検出器が光ファイバの 10 各側面に配置される。レーザビームの干渉性と黒色性の ために光検出器により検出される遠視野内に干渉バター ンが生成される。光ファイバ内に含まれる孔は遠視野内 に生成された干渉パターンに少数の縞を生じる。複数個 の光源が使用され、光がファイバ全体を通過して、ブラ インドスポット(盲点)が存在しないようにされる。と れは光ファイバ内の任意の位置に含まれている孔からも 光が反射され、そして、光検出器で検出されることを確 保するためである。光換出器の出力に基づいて空間周波 数スペクトルが生成される。そして、このスペクトルを 20 分析し、光ファイバ内に孔が存在するか否か判定する。 【0009】米国特許第4021217号明細書、米国 特許第5185636号明細書に開示されているシステ ムは、両方とも、何らかの被覆層が光ファイバに塗布さ れる前に、光ファイバ内の欠陥の光学的検出を実行す る。更に、それらのシステムは、両方とも、ハードウエ ア、ソフトウエアの双方或いはそのいずれかの観点で言 えばかなり複雑である。例えば、米国特許第51856 36号明細書に開示されているシステムは、欠陥によっ て散乱された光を検出するための少なくとも1個の光電 子増倍管及び散乱軌跡を記録する電位計帯記録紙レコー ダを使用している。米国特許第4021217号明細書 に開示されているシステムは、検査中のファイバに光を 投射するための複数個の光検出器と、ファイバによる反 射及び屈折によって各光検出器上に生成された遠視野干 渉パターンをそれぞれ投射するための複数個の光学系と を使用する必要が有る。続いて高速フーリエ変換(FF T)を利用して周波数スペクトルを生成する複雑な技術 が実行され、ファイバの径を判定している。ファイバの 外径成分の周波数が判定され、且つ、ファイバの周波数 スペクトルが同じ径を持つ無欠陥ファイバの周波数スペ クトルと一致するかどうかを判定する。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】とれに対し、本発明 は、光ファイバ被覆の光学特性を利用して欠陥検出シス テムの複雑さを低減する光ファイバ内の光学的欠陥を検 出するシステムを提供することを目的とする。特に、本 発明ではファイバを包囲している被覆の屈折率とファイ バ自体の屈折率との間には僅かな差しか存在しない事実 を利用する。本発明では、光ファイバ被覆へファイバと 垂直な方向に投射された光が、この光が最初に当たる空 気と被覆との境界及びこの光がファイバを通り被覆の外 へ抜け出るときに当たる空気と被覆との境界でそれぞれ 反射される。被覆とファイバとの境界では、被覆の屈折 率とファイバの屈折率との値がが極めて近いので光は反 射されない。従って、ファイバ内に欠陥が無いときは、 空気と被覆との境界での第1の欠陥の反射からもたらさ れる光線と、空気と被覆との境界での第2の反射からも たらされる光線との2本の光線が検出される。しかし、 ファイバ内に欠陥が有るときは、空気と被覆との境界で の第1の欠陥及び第2の反射光と、欠陥によって引き起 こされる第3の反射光との3本の光線が検出される。本 発明では、それら3本の反射光は全て互いに平行にな り、且つ、被覆上へ投射される光の方向と垂直になると とが判定された。光学的検出装置がそれらの反射光を検 出し、信号処理装置が、検出された反射光の数に基づい て欠陥がファイバ内に存在するかどうかを判定する。

【課題を解決するための手段】本発明によれば、光ファ

[0011]

イバ内の欠陥を検出するための光学的検出システムが提 供される。本システムは、光ファイバの被覆層上へ光ビ ームを投射するための光源を具備する。レンズ系が、被 覆層からの反射光及び光ファイバ内の欠陥からの反射光 を光検出器アレイ上に合焦させる。光検出器アレイは、 光が光ファイバを包囲している被覆層に入り込むときに 空気と被覆層との境界で反射された光線と、光が光ファ イバを通過した後、被覆層から抜け出るときに空気と被 覆層との境界で反射された光線とを受光する。例えば、 気泡のような欠陥が光ファイバ内に存在すると、第3の 光線が欠陥によって反射され、光検出器アレイによって 検出される。光検出器アレイと電気的に接続されてい る、例えば、マイクロプロセッサのような信号処理装置 が光検出器アレイからの出力信号を受信し、この出力信 号を処理して欠陥が検出されたかどうかを判定する。 【0012】本発明の好ましい実施態様では、本発明の 欠陥検出方法及び装置が光ファイバ・ケーブル製造工程 に組み入れられ、その結果、ファイバの製造中にそのフ ァイバ内に生じる欠陥を検出することができ、それら欠 陥を排除し且つ将来的に欠陥が発生するのを防止するか 或いはその何れかを行うように製造工程を調整すること が出来る。本発明の好ましい実施態様では、レーザ光が レーザから光ファイバを包囲している被覆へファイバの 軸方向と垂直な方向、即ち、ファイバの流れ方向と垂直 な方向に投射される。ファイバの軸方向とレーザ光の投 射方向との双方に垂直に配置されたレンズ系がレーザ光 の各反射光を受光し、受光されたそれら反射光を光検出 器アレイ上に合焦させる。光検出器アレイは各光信号を 電気信号に変換し、それら電気信号を信号処理装置へ出 力する。信号処理装置はそれら電気信号を処理して光フ ァイバ内に欠陥が存在するかどうかを判定する。

【0013】本発明の好ましい実施態様では、ファイバ内に欠陥が無いときは、光検出器アレイが光が被覆に入り込むときに空気と被覆との境界で反射された第1の欠陥の反射光線を検出し、光が光ファイバを通過した後、被覆層から抜け出るときに空気と被覆との境界で反射された第2の反射光線を検出することが判定された。ファイバ内に欠陥が存在するときは、ホトセンサ・アレイは3本以上の反射光線を検出することとなる。信号処理装置が3本以上の反射光線に関する電気信号を受信すると、信号処理装置は光ファイバ内に欠陥が存在すると判10定する。信号処理装置は光検出器アレイによって検出された反射光線の数を計数し、光ファイバに存在している欠陥の数を判定する。

[0014]

【発明の実施の形態】図1は、光ファイバ内の欠陥を検出するための本発明の装置1の好ましい実施態様を示す。一般的に、被覆付き光ファイバ2はファイバと被覆層とからなる。それら被覆層は、代表的には紫外線を照射することにより硬化するボリマーからなる。本発明を説明するために、被覆付き光ファイバ2はそれを包囲し 20 ている単一の被覆層からなるものとして説明する。本発明の装置1は、レーザである光源7と、線形ホトセンサ・アレイである光検出器アレイ9と、アナログ/デジタル変換器及びマイクロブロセッサからなる信号処理装置10とを具備する。

【0015】図2に示されるように、概ね単色光のコヒ ーレント・ビーム12がレーザ7によって光ファイバ3 を包囲している被覆14上へ光ファイバ3の軸方向と垂 直な方向に投射される。空気の屈折率と被覆14の屈折 率との差のために、第1の光線15が空気と被覆との境 30 界16で反射される。ファイバ3を包囲している被覆1 4から抜け出るときに、第2の光線17が空気と被覆と の境界18で反射される。第1の反射光線15と第2の 反射光線17とは対物レンズ22で結像され、レンズ系 8の円柱レンズ (シリンドリカルレンズ) 23によって 線形ホトセンサ・アレイ9上に合焦される。円柱レンズ 23はそれら反射光線を集光し、その結果、それらが線 形ホトセンサ・アレイ9上に更に高い強度に現れる。線 形ホトセンサ・アレイ9は各光信号をアナログ電気信号 に変換し、それらアナログ電気信号は信号処理装置10 に含まれるアナログ/デジタル変換器(ADC)25に よってデジタル信号に変換される。続いて、それらデジ タル信号が信号処理装置10のADC25からマイクロ プロセッサ30へ出力される。続いて、マイクロプロセ ッサ30でそれらデジタル信号が分析され、光ファイバ 3内に欠陥が存在するかどうかが判定される。

【0016】光ファイバ3内に欠陥が存在しないときは、第1、第2の光線15、17のみが線形ホトセンサ・アレイ9によって検出される。しかし、光ファイバ3内に欠陥35が存在するときは、その欠陥35によって 50

第3の光線36が反射され、レンズ系8によってホトセンサ・アレイ9上に合焦される。この場合、ホトセンサ・アレイ9は3本の光線15、17、36を全て検出する。マイクロプロセッサ30はADC25の出力を受信し、ホトセンサ・アレイ9によって検出された光線数に基づいてファイバ3内に欠陥が存在することを判定する。

【0017】との目的に適する多種の様々な信号処理装置が存在する。との目的にマイクロプロセッサが使用されるが、様々なタイプの比較器回路が線形ホトセンサ・アレイ9によって発生されたアナログ信号が所定しきい値を超えたときを検出し、被覆付き光ファイバ2から反射光線が検出されたことを表示するように設計することができる。これらの機能はアナログ回路又はデジタル回路を使用して実行することができる。従って、本発明の、ホトセンサ・アレイ9からの電気信号を分析し、光ファイバ3内に欠陥が存在するかどうかを判定する構成は、何も特定の構成に限定されるものではない。

【0018】空気と被覆との境界16、18は円筒形状であるから、極めて狭い視野の対物レンズ22により、極めて小さな径の影像のみが線形ホトセンサ・アレイ9上に現れる。対物レンズ22は、狭い視野を持つ微視鏡対物レンズであり、その結果、反射光の極めて限られた径部分のみが円柱レンズ23により影像をホトセンサ・アレイ9上に合焦させるのに寄与する。これにより、影像中に現れる光がはっきり分かれている極めて細い線として現れるようになる。対物レンズ22の視野内に在る、照光されたファイバ3の軸方向の長さの全てが、影像がホトセンサ・アレイ9上に形成されるのに寄与する。従って、ホトセンサ・アレイ9上に形成されている影像は、ファイバ3内に欠陥が存在しないときは2本のくっきりした平行線で形成されている。

【0019】とれら2本の線は常時存在し、これら2本の線が常時ホトセンサ・アレイ9上の同位置に在り、且つ、ホトセンサ・アレイ9が影像面内に正しく置かれているときは鮮明であるので、これら2本の線をホトセンサ・アレイ9の整列状態を連続的に示す表示として使用することが出来る。もしホトセンサ・アレイ9が影像面内に無ければ、オーバヘッド・プロジェクタによってスクリーンに投射された影像がそのレンズ系が正しく合焦されていないときにぼやける様子と同様に、影像がぼやけ、その影像内の各線がにじむ。

【0020】気泡(airline)が存在すると、最初の2本の線の間に第3の線が現れる。更に、その第3の線の強度は気泡の径が増大するにつれて増大する。従って、その第3の線の強度は、ファイバ3内に存在している欠陥の大きさを示す表示信号として使用することが出来る。気泡のような欠陥の大きさをこの線の強度から見積もることが出来る方法は比較的に簡単明瞭である。

【0021】本発明は特定の実施態様について説明され

t

10

たが、本発明はそれらの実施態様に限定されるものでは ・ない。例えば、前記以外の構成要素を本発明の装置を構 成するために使用することができる。使用される光検出 器アレイのタイプは光ファイバ内の欠陥を検出するのに 好適な全てのタイプのものであることができる。

【0022】本発明の目的を達成するために、前記以外 の方法も使用できる。例えば、光ファイバは一次被覆 層、二次被覆層の双方が塗布された後で検査されるのが 好ましいが、一次被覆層が塗布された後で二次被覆が塗 布される前に、光ファイバが検査されるようにすること 10 が出来る。或いはまた、ファイバはそれら被覆層の何れ かが塗布される前に検査されるようにすることが出来 る。しかし、もし本発明のシステムが何れかの被覆層が 塗布される前に光ファイバ内の欠陥を検出するために使 用される場合は、光ファイバの外方領域内の欠陥によっ て引き起とされた反射が隠れるか、又は空気とファイバ との各境界によって引き起とされた反射によって不明瞭 になり、その結果欠陥を検出することがより困難になる か又は不能になる。欠陥検出を1つ以上の被覆層が光フ ァイバに塗布された後に実行することにより、それら被 20 覆の存在によって、確実に、常に存在する外側の両反射 線が欠陥から反射された光に対応する線とは干渉しなく なるので、更に信頼性の高い結果が得られる。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 光ファイバ被覆の光学特性を利用して欠陥検出システム の複雑さを低減する光ファイバ内の光学的欠陥を検出す るシステムが得られる。

【0024】本発明システムは、光ファイバ・ケーブル 製造工程に組み入れるととが出来る。その結果、ファイ*30

* バの製造中にそのファイバ内に生じる欠陥を検出することが出来、それら欠陥を排除し且つ将来的に欠陥が発生するのを防止するか或いはその何れかを行うように製造工程を調整することが出来る利点がある。

【図面の簡単な説明】

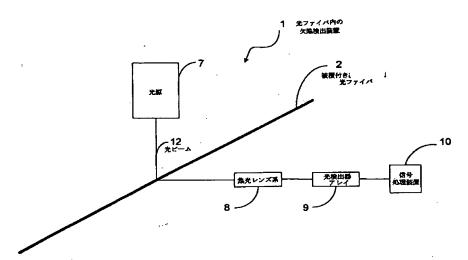
【図 1 】好ましい実施態様による、光ファイバ内の欠陥 を検出するための本発明の装置のブロック図である。

【図2】光を本発明のレンズ系上に反射する、被覆と空気との各境界及び欠陥とを例示する図1に示される装置のブロック図である。

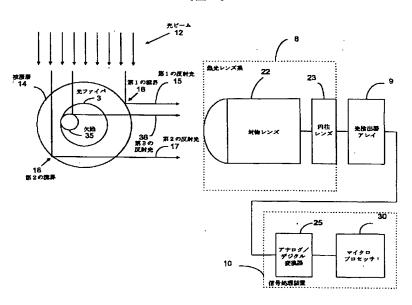
【符号の説明】

- 1 光ファイバ内の欠陥検出装置
- 2 被覆付き光ファイバ
- 3 光ファイバ
- 7 光源
- 8 集光レンズ系
- 9 光検出器アレイ
- 10 信号処理装置
- 12 光ビーム
- 14 被覆層
- 15 第1の反射光
- 16 第1の境界
- 17 第2の反射光
- 18 第2の境界
- 22 対物レンズ
- 23 円柱レンズ
- 25 アナログ/デジタル変換器
- 30 マイクロプロセッサ
- 35 欠陥
- 36 第3の反射光

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(71)出願人 596077259

600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Je rsey 07974-0636U.S.A. (72)発明者 フレミング ベダーセン デンマーク ディーケー-3520, ファラ ム, バークホジターラッサーン 405イー